

## 2010年度秋季大会 オーガナイズドセッション平均聴講者数ベスト3（11名）

No	分類 コード	セッション名	オーガナイザー	各講演平均 聴講者数
受賞	B17	プラナリゼーションCMPと その応用	土肥 俊郎(九州大学) 近藤 誠一(ルネサスエレクトロニクス) 黒河 周平(九州大学) 池野 順一(埼玉大学)	59.09
受賞	B02	高能率・高精度化のための 切削工具	臼杵 年(島根大学) 新谷 一博(金沢工業大学) 關谷 克彦(広島大学)	54.73
受賞	B24	エンドミル加工技術	安齋 正博(芝浦工業大学) 岩部 洋育(新潟大学) 松村 隆(東京電機大学) 吉川 浩一(九州工業大学)	40.00

# 2010年度秋季大会

## ◆ベストプレゼンテーション賞(13名)

No	講演番号	講演者氏名	講演者所属	講演題目	セッション名
1	B03	石川 貴 一 朗	早稲田大学	Mobile Mapping Systemによる三次元点群と時系列画像を用いた対向車点群の除去	サイバーフィールド構築技術
2	B46	加 藤 龍	電気通信大学	手指リハビリテーションのためのワイヤ駆動閉リンク機構を用いたパワーアシスト装置の開発	医用・人間工学
3	E04	高 田 義 正	東京農工大学	二重らせん経路での摩擦攪拌形バニシングによる高硬度・圧縮残留応力を両立する表面の創成	高能率・高精度化のための切削工具
4	E43	田 島 和 也	東京農工大学	3Dプローブによる回転テーブルの運動精度測定方法の開発	工作機械の高速高精度化
5	F46	根 本 昭 彦	理化学研究所	非球面プラスチックレンズの製造プロセスの検討 －第3報: 弾性砥石による形状創製加工－	ナノ表面研削/ELID研削
6	G14	竹 本 智 子	理化学研究所	大規模並列計算による細胞内画像処理に有効な画像特徴の分析	画像応用と智能化システム
7	G43	清 水 康 友	北海道大学大学院	MRIに基づくデジタルハンドの高精度化とその検証	デジタルスタイルデザイン
8	J09	米 谷 玲 皇	東京大学	集束イオンビーム励起表面反応による超薄膜DLC機械振動子の作製とその特性	マイクロ・ナノ加工とその応用
9	K34	脇 岡 敏 之	大阪大学大学院	高密度X線ナノビーム形成のための並列型Kirkpatrick-Baezミラー光学系の開発	ナノ表面創成工学とその応用
10	L34	杉 原 洋 樹	東レエンジニアリング	3波長ワンショット干渉法に基づいたインクジェット方式カラーフィルタ自動膜厚測定装置の高速化 －多波長帯域フィルタとGPUの利用－	メカノフォトニクス
11	M17	山 本 響	岡山大学	薄板のレーザ精密切断加工においてノズル形状が熔融金属の除去に及ぼす効果	レーザ加工
12	N19	秋 山 弘 貴	大阪大学大学院	大気圧プラズマ化学液相堆積法を用いたフッ素ポリマー表面の銅メタライジングプロセスの開発	表面処理・機能薄膜
13	N35	上 田 学	東京工業大学	補助人工心臓用小型磁気軸受モータの研究	精密・超精密位置決め